## 水銀濃度測定結果調査票

工場又は事	業場の名称													
工場又は事	業場の所在地													
水銀排出施	設の名称及び型式													
水銀排出施	設の種類													
測定業者名														
測定箇所 (試料採取	位置)													
施設の使用状況				Ī	隊働	•	1	木止	•	稼	動前			
測定年度の	年間稼働時間(実働時間)													
測定回数**1		1回目				2回目					3回目			
全水銀	測定値 (μg/m³)													
ガス状水銀	実測値 (μg/m³)													
	酸素濃度補正値(µg/m³)													
	酸素濃度(%)													
	測定年月日		年	月	日			年	月	日		年	月	日
	測定時刻	時	分~	~時	分	F	寺	分~	~時	分	時	分~	時	分
	検出下限値(μg/m3)													
	定量下限値 (μg/m3)													
粒子状水銀	実測値 (μg/m³)													
	酸素濃度補正値(µg/m³)													
	酸素濃度(%)													
	測定年月日		年	月	日			年	月	日		年	月	日
	測定時刻	時	分~	~時	分	F	寺	分~	~時	分	時	分~	·時	分
	検出下限値(μg/m3)													
	定量下限値(μg/m3)													
	き排ガス流量 (m³/h) 測定の省略要件を満たしてい			満た	こして	ている	<i>,</i>	•	満た	こして	いない	`		
備考														
											-			

施設種	施設規模	測定回数		
下記以外の施設	排出ガス量(湿り) 4万m³/h以上	4ヶ月をこえない作業 期間ごとに1回以上		
「記め分下の一地改	排出ガス量(湿り) 4万m³/h未満	6ヶ月をこえない作業 期間ごとに1回以上		
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾 燥炉	_	年1回以上		
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶 解炉	_	年1回以上		

(再測定を行った場合は、最後の測定日から起算します。)

(予備施設である等の理由のため、測定回数が少ない場合には、備考欄に理由を記載してください。)

- ※2 水銀排出施設が、連続する3年の間継続して以下①~③のいずれかの条件を満たす場合
  - ①粒子状水銀濃度が、ガス状水銀の定量下限未満であること。
  - ②測定結果の年平均(※3)が50µg/m³未満である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5%未満であるもの。
  - ③測定結果の年平均(※3)が50µg/m³以上である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5%未満であり、 かつ、粒子状水銀の濃度が2.5µg/m³未満であるもの。
- ※3 連続する1年の間の定期測定の結果を平均して算出した値。 再測定を行った場合は、再測定の結果(「定期測定及び3回以上の再測定)」のうち、 最大値・最小値を除く全ての結果の平均値)を用いて、年平均値を算出する。
- ※4 令和4年度中の定期測定で排出基準を上回る濃度が検出され、再測定を令和5年度に実施した場合、 その再測定結果についても情報提供ください。
- ※5 排出基準を上回る濃度が検出されていた場合には、 その原因について考えられることを、備考欄に記載してください。